



## Concours Enseignants 2nd degré

### Origine des candidats domaine disciplinaire Formation aux métiers session 2008

#### concours externe du CAPLP

DISCIPLINE	Origine	Présents	Admis	admis/ présents
<b>CONDUCTEURS ROUTIERS</b> (postes offerts: 19)	élèves IUFM	2	2	100%
	étudiants	0	0	0%
	élèves ENS	0	0	0%
	secteur privé	36	8	22%
	autres fonctions publiques	4	0	0%
	Education nationale	42	9	21%
	<b>Total</b>	<b>84</b>	<b>19</b>	<b>23%</b>
<b>CONDUCTEURS D'ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS</b> (postes offerts: 4)	élèves IUFM	0	0	0%
	étudiants	0	0	0%
	élèves ENS	1	0	0%
	secteur privé	1	0	0%
	autres fonctions publiques	1	1	100%
	Education nationale	8	3	38%
	<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>36%</b>
<b>COIFFURE</b> (postes offerts: 10)	élèves IUFM	12	3	25%
	étudiants	3	0	0%
	élèves ENS	0	0	0%
	secteur privé	117	0	0%
	autres fonctions publiques	6	1	17%
	Education nationale	42	6	14%
	<b>Total</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>6%</b>
<b>ESTHETIQUE COSMETIQUE</b> (postes offerts: 10)	élèves IUFM	0	0	0%
	étudiants	1	0	0%
	élèves ENS	0	0	0%
	secteur privé	30	0	0%
	autres fonctions publiques	9	0	0%
	Education nationale	91	9	10%
	<b>Total</b>	<b>131</b>	<b>9</b>	<b>7%</b>
<b>PROTHESE DENTAIRE</b> (postes offerts: 5)	élèves IUFM	0	0	0%
	étudiants	0	0	0%
	élèves ENS	0	0	0%
	secteur privé	4	1	25%
	autres fonctions publiques	0	0	0%
	Education nationale	12	4	33%
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>31%</b>

Lecture : A la session 2008, sur 16 candidats présents au CAPLP externe de prothèse dentaire, 1 candidat du secteur privé a été admis soit 25% des candidats du secteur privé qui s'étaient présentés.

#### total des concours externes

DOMAINE DISCIPLINAIRE	Origine	Présents	Admis	admis/ présents
<b>FORMATION AUX METIERS</b>	élèves IUFM	14	5	36%
	étudiants	4	0	0%
	élèves ENS	1	0	0%
	secteur privé	188	9	5%
	autres fonctions publiques	20	2	10%
	Education nationale	195	31	16%
	<b>Total</b>	<b>422</b>	<b>47</b>	<b>11%</b>

admis par origine	
	11%
	0%
	0%
	19%
	4%
	66%
	<b>100%</b>

11% des admis aux  
concours externes de  
formation aux métiers ont  
suivi une préparation en  
IUFM